

## 令和4年度触媒学会コンピュータの利用研究会セミナー

【日時】 令和4年12月2日（金）13時30分～16時30分

### 【プログラム】

1. 13:30-14:30  
マテリアル DX を活用した新規材料探索  
向田 志保（三井化学株式会社）
2. 14:30-15:30  
汎用機械学習ポテンシャルの開発と触媒メカニズムの解明および材料探索への応用  
矢山 由洋、小野寺 拓（ENEOS 株式会社）
3. 15:30-16:30  
カーボンニュートラル社会構築を目指した次世代触媒開発のための理論計算の活用  
森 浩亮（大阪大学）

### 【参加費】

触媒学会コンピュータの利用研究会会員 無料  
触媒学会会員 3,000 円  
触媒学会非会員 5,000 円  
学生 1,000 円

### 【定員】

20 名（先着順にて定員に達したところで〆切）

### 【場所】

三菱重工横浜ビル 33F 会議室 3306  
横浜市西区みなとみらい3丁目3-1

※交通アクセス

みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩5分.

JR 京浜東北線/横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩10分

<https://www.mhi.co.jp/company/location/contents/map/yokohama.html>

### 【申し込み・問合せ先】

竹野 貴法（株式会社デンソー）

E-mail: [takanori.takeno.j5x@jp.denso.com](mailto:takanori.takeno.j5x@jp.denso.com)

11月18日（金）までに参加申し込みをご連絡ください。

### 【主催】

触媒学会 コンピュータの利用研究会

以上